

Jednostka sterująca czyszczeniem Cleanfit Control CYC25

Sterowanie armaturami wysuwalnymi w uzdatnianiu wody, oczyszczalniach ścieków, przemyśle papierniczym i osadnikach



Korzyści:

- Wysoki poziom bezpieczeństwa: czyszczenie w procesie, wyeliminowana potrzeba wyjmowania elektrody
- Automatyczne czyszczenie po wykryciu zabrudzenia elektrody umożliwia utrzymanie wysokiej dokładności i wiarygodności pomiaru
- Wysoka dostępność: regularne czyszczenie wydłuża czas pracy elektrody
- Automatyczne czyszczenie elektrody zapewnia niski koszt konserwacji
- Wysoka przydatność dla mediów agresywnych: pomiar cykliczny wydłuża czas eksploatacji czujnika

Więcej informacji i aktualne ceny:

www.pl.endress.com/CYC25

Zastosowanie: Tylko czysty czujnik zapewnia rzetelny pomiar. Cleanfit Control CYC25 we współpracy z Liquiline CM44 i Chemoclean Plus wykonuje regularne, w pełni automatyczne czyszczenie czujnika. Gwarantuje to najwyższą dokładność pomiaru, a w konsekwencji wyższe bezpieczeństwo procesu. Cleanfit Control eliminuje potrzebę demontażu czujnika do czyszczenia, a w konsekwencji zmniejsza czas przestoju i nakład prac konserwacyjnych.

Funkcje i specyfikacja

pH

Zasada pomiaru

Potentiometric

Aplikacja

Water and wastewater, paper, food and beverages, solids, primaries, power stations, utilities

Montaż

Complete automated cleaning system

Charakterystyka

Fully automated cleaning system with weekly programmable cleaning and different security functions

Konstrukcja

Fully automated cleaning system in combination with Liquiline CM44x

Materiał

Bottom part of housing: PC-FR

Cover: PC-FR

Housing seal: EPDM

Wymiar

237 x 194 x 162 mm (l x h x w)

9.33 x 7.64 x 6.38 inch (l x h x w)

Temperatura procesu

Ambient temperature range: -10 to 45 °C (10 to 113 °F)

Wielkości wejściowe

One channel system

Więcej informacji www.pl.endress.com/CYC25